PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-085442

(43)Date of publication of application: 31.03.1995

(51)Int.CI.

G11B 5/66

(21)Application number: 05-233261

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

(72)Inventor: WAKAMATSU HIROAKI

SHINOHARA MASAKI

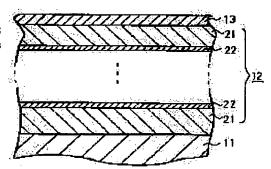
(54) VERTICAL MAGNETIC RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PURPOSE: To realize a vertical magnetic recording medium being superior in productivity and having excellent recording-reproducing characteristics.

20.09.1993

CONSTITUTION: The vertical magnetic recording medium is constructed from a nonmagnetic base 11 and a soft magnetic backing layer 12 and a vertical magnetization recording layer 13 provided thereon. In this vertical magnetic recording medium, a CoB film 21 is used for the soft magnetic backing layer 12 and the film is divided into at least two layers or more by a nonmagnetic film 22.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国物許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出銀公開發号

特開平7-85442

(43)公開日 平成7年(1995)3月31日

(51) Int.CL

裁別起号

庁内整理番号 9198-5D PΙ

技術表示的所

G11B 5/66

密査部球 京部球 商求項の数3 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

(22)出節日

特徵平5-233261

平成5年(1993)9月20日

(71) 出廢人 000005223

官士道株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番池

(72) 発明者 岩松 弘晃

神奈川県川崎市中原区上小田中1016番地

當土過株式会社内

(72)発明者 篠原 正喜

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

常士道株式会社内

(74)代理人 弁慰士 李升 正一 (外4名)

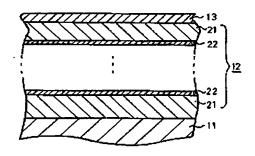
(54) 【発明の名称】 垂直磁気記録媒体

(57)【要約】

【目的】 本発明は垂直磁気記録媒体に関し、生産性に 優れ、且つ良好な記録再生特性を有する垂直磁気記録媒体を実現することを目的とする。

【構成】 非磁性基板 1 1 と、その上に設けられた軟磁性裏打ち層 1 2 及び垂直磁化記錄層 1 3 とからなる垂直磁気記錄媒体において、上記軟磁性裏打ち層 1 2 は、C o B 膜 2 1 を用い、該膜を非磁性膜 2 2 で少なくとも 2 層以上に分断して成るように構成する。

本発明の第1の実施例を示す暗邏図



【特許請求の範囲】

【 請求項 1 】 非磁性基板 (11)と、その上に設けら れた軟遊性裏打ち屋(12)及び垂直磁化記録層(1 3) とからなる垂直磁気記録媒体において、

上記軟磁性裏打ち磨(12)は、CoB膜(21)を用 い、該膜を非磁性膜(22)で少なくとも2厘以上に分 断して成ることを特徴とする垂直磁気記録媒体。

【請求項2】 上記非磁性膜(22)の膜厚を10m以 上とし、CoB膜(21)との膜厚比率を少なくとも1 . /2以下となるように各膜厚を設定したことを特徴とす 10 ヘッド磁極と同様に13000~15000Gauss とす る詰求項1の垂直磁気記録媒体。

【請求項3】 上記非磁性芸板(11)の上に硬磁性膜 または半硬磁性膜(31)を形成し、該膜に一軸方向の 残留磁化を付与した後に軟磁性裏打ち層(12)を形成 したことを特徴とする請求項1の垂直磁気記録媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は垂直磁気記録方式の磁気 ディスク装置に用いて良好な記録再生特性を有し、且つ 生産性に優れた垂直磁気記録媒体に関する。

【0002】従来の磁気ディスク装置においては、情報 の記録は、記録媒体を水平方向に遊化する水平記録方式 で行われている。この方式では、記録層に対して水平方 向に磁化した微小な磁石が、瞬の磁石と反発しあって、 互いに磁化を弱め合ってしまう。この影響は情報を高密 度に記録すると顕著に現れ、情報の高密度記録に対して 限界が生じてくる。

【0003】との限界を打破するものとして垂直磁気記 録方式が提案され、それを実現する記録媒体の最も一般 的なものとして、CoCr膜とNiFe膜を綺層した二 歴機媒体がある。CoCr機は記録層で、膜に対して垂 直に砂化を残して記録する、N:Fe 瞬は裏打ち層で、 磁気ヘッドからの記録磁界がCoCr記録層を磁化した 後ヘッドに戻す役割を果たし、磁気ヘッドの一部とも考 えられ、優れた軟磁性特性を有する事が必要とされる。 [0004]

【従来の技術】従来の垂直二層膜の記録媒体は、図5に 示すように、非磁性のディスク基板 1 1 の上に、高透磁 率の裏打ち層12と垂直磁化記録層13を形成したもの であり裏打ち層12には、例えばNiP表面処理を施し 40 とを特徴とする。 たアルミニウムからなる非磁性基板 1 1 上に、電解めっ き法を用いて4 μmの厚さに形成したN:Fe膜が用い られる。この裏打ち囲12の厚さとしては、ディスクの 一周内の記録再生特性のばらつき(モジュレーション) などを脅虚すると3~4 m以上が必要である。

【0005】また垂直磁化記録圏13には、例えばスパ ッタによりСοСεを0. 15μmの厚さに成験したも のが用いられる。さらに必要に応じて垂直磁化記録層1 3の上に勘滑保護膜を設ける。

【0006】とのような記録媒体を用いる磁気ディスク 50 層を得ることが可能となる。

装置は、近年、小型化が急速に造み、使用するディスク サイズは5.25インチから3.5インチへ、更に2. 5インチへと小さくなっている。

【0007】 このようにディスクサイズが小さくなる と、成膜装置へのセッティングの工数がかかり、特に電 解めっきにより成膜を行う裏打ち圏のNiFe膜を成膜 する場合には大きな負担となる。またNIFe膜の飽和 磁束密度は高々10000Gauss であり、上記したよう にヘッドの一部としての役割を担う裏打ち層としては、 ることが望ましい。そのような飽和磁束密度の高い裏打 ち層としては無電解めっきで成膜が可能な高飽和磁束密 度のCoB膜を用いれば良い。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】上記C o B 膜は、その 特性は優れているが、無電解めっき法による形成である ため、膜厚が厚くなるとCoBの析出率が低下し、lu m以上の厚さの膜を安定して成膜することが困難になる という聞題がある。また、ディスクの一周内の記録再生 特性のばらつき (モジュレーション) を無くするために は裏打ち煙のディスク面内の磁気異方性を同一方向に揃 えることが必要となる。

【0009】本発明は、生産性に優れ、且つ良好な記録 再生特性を有する垂直磁気記録媒体を実現しようとす

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明の垂直磁気記録媒 体に於いては、非磁性基板11と、その上に設けられた **敏磁性裏打ち層に及び垂直磁化記録層13とからなる垂** 直越気記録媒体において、上記軟磁性裏打ち層12は、 CoB膜21を用い、該膜を非磁性膜22で少なくとも 2層以上に分断して成るととを特徴とする。また、それ に加えて、上記非磁性膜22の膜摩を10m以上とし、 CoB膜21との膜厚比率を少なくとも1/2以下とな るように各膜厚を設定したことを特徴とする。

【0011】また、上記非磁性基板11の上に硬磁性膜 又は半硬磁性膜 (31)を形成し、眩膜に一軸方向たと えば非磁性基板11の半径方向、もしくは円周方向の残 **図磁化を付与した後に敏磁性裏打ち層12を形成したこ**

【0012】との構成を採ることにより、生産性に優 れ、且つ良好な記録再生特性を有する垂直磁気記録媒体 が得られる。

[0013]

【作用】本発明では、軟磁性裏打ち層12としてCoB 膜2 1を用い、酸C o B膜 1 2を非磁性膜2 2で少なく とも2層以上に分断することで安定して析出できる厚さ のCoB膜を非磁性膜の上に形成でき、それを所望の厚 さまで緑返し成膜することでμmオーダの順厚の裏打ち

【0014】また、非磁性基板11と軟磁性裏打ち回1 2との間に硬磁性又は半硬磁性の膜31を設け、該膜3 1を半径方向もしくは円腐方向に残留磁化を付与してお くことにより、軟磁性裏打ち層であるCoB膜21の磁 気異方性が半径方向又は円周方向に揃えられ、ディスク の一周内の敦磁気特性が均一になるため良好なモジュレ ーション特性を得ることが可能となる。

[0015]

【実施例】図1は本発明の第1の実施例を示す断面図で ムよりなる非磁性基板 1 1 の上に、C o B 膜 2 1 を 0. 5μm形成し、その上にNiPよりなる非磁性膜22を O. 1μm形成し、引続きCoB膜を6層、NiP膜を 5層交互に成験し、CoBの台計順厚として3. 0μm (0.5×6μm), NiPの合計膜厚として0.5μ m (0, 1×5 μm)、軟磁性裏打ち層12としての全 順厚として3.5μmの厚さに形成した。さらにこの上 にスパッタ法によりCoCrTaの垂直磁化記録層13 をO. 1 µ m成績した。

【0016】 ここで、CoB膜の無電解めっきによる成 20 膜は、硫酸コバルトとジメチルアミンボランを主成分と するめっき溶液を60°Cに加熱し、所定時間浸漬する。 また、NıP臓の無電解めっきによる成膜は、塩化ニッ ケル、次亜リン酸ナトリウムを主成分とするめっき溶液 を80~90°Cに加熱し、所定時間浸渍する。また、C oCrTa膜のスパッタによる成膜条件は、パワー密度 5. 5 w / cm . ガス圧5 mTorr、基板温度250℃で ある.

【0017】以上の多層膜形成により裏打ち層として3 μm以上の厚さのものを得ることが可能となり、再生出 カ、D.。などの記録再生特性も従来のN.Fe膜と比較 してほぼ同程度のものが得られている。また成膜工程 は、CoB膜もNiP膜も無電解めっきで成膜できるた め、墓板取付け治具の取替えは不要で、CoB膜の浴と NiP膜の浴に交互に浸けることで多層構造の膜が形成 できるため、電気めっきに比して暑しく工数が節減でき る.

【0018】なお上記実施例では、CoB膜とNiP膜 の各膜厚としてそれぞれ0.5μm, 0.1μmとした が、CoB膜が安定して成膜できる膜厚、N:Pの非磁 40 性分の体論の許容疑問(非磁性膜としての膜厚はなるべ く薄くすることが望ましい)、全膜厚、層数を考慮して 適宜決定すれば良い。但し、NIP頭の厚さはCoB膜 の分断に最小限必要な10nmとし、CoB膜は少なく ともその2倍以上とする。

【0019】図2は本発明の第2の実施例を示す断面図 である。本真庭例は基本的には前真庭例と同様であり、 異なるところは、非磁性基板11と軟磁性裏打ち層12 との間に硬磁性又は半硬磁性の膜31を設けたことであ る。この硬磁性又は半硬磁性の膜31には例えば厚さ

0. lumのCoCr膜を用いることができる。このC o C r 膜はスパッタ法により、パワー密度5.5 W/cm * ガス圧5 m Torr、基板温度 150°Cで成膜できる。 そして、成膜中、もしくは成膜後に該膜に残留磁化を均 一方向に残す。

【0020】残留遊化の付与方法は図3又は図4に示す ような永久磁石を用いる。図3に示す方法は、ヨーク4 3によって磁気的に結合された円環状のマグネット42 と円柱状のマグネット41とを組合わせたもので、同図 ある。本真施例は、NIP表面処理を縫したアルミニウ 10 に示すように成膜中もしくは成膜後のディスク基板をマ グネットに対向させ、半径方向に磁化し、残留磁化を付 与する。図4に示す方法は、ヨーク53によって磁気的 に結合された2つの直方体のマグネット51,52を用 い。ディスク基板の一部が対向するように位置させ、デ ィスク基板を回転させることで基板の円周方向に残留磁 化の付与を行う。

> 【0021】とのように残留磁化を付与した硬磁性又は 半硬磁性膜31の上に、第1の実施例と同様にCoB膜 21とN:P等の非磁性膜22の多層膜を形成する。こ のように成膜した本真施例のモジュレーション波形は一 園にわたって均一で、良好なものとなる。なお本実施例 は、硬磁性又は半硬磁性膜の例として硬磁性のCoCr 順を用いたが、そのほか、Co合金、 γ - 酸化鉄、酸化 クロム等の材料を用いても良い。また半硬磁性膜として FeCo系合金などを用いても良い。

> 【0022】また、上記第1、第2実施例とも垂直磁化 記録層としてはスパッタCoCr系合金膜を用いたが、 その他の材料、特にめっきのCoNiRe系合金などを 用いてもよいことは言うまでもない。また、必要に応じ てカーボン膜などの保護機、潤滑膜を垂直磁化記録層上 に設けても良い。

[0023]

【発明の効果】本発明に依れば、軟磁性裏打ち層として CoB膜を用い、該裏打ち層をNiP等の非磁性膜で少 なくとも2層以上に分断することで、μ血オーダの膜厚 の裏打ち屋を重産性の優れた景電解めっきで容易に得る ことが可能となる。

【0024】また、非磁性基板上に硬磁性又は半硬磁性 膜を形成し、この膜に非磁性基板の半径方向、もしくは 円周方向に残留磁化を付与した後、CoB膜をNiP等 の非磁性膜で分断した裏打ち圏を形成することで、Co B膜の磁気異方性を非磁性基板の円周方向もしくは半径 方向に揃えることができ、ディスクの一国内の磁気特性 を均一にして良好なモジュレーション特性を得ることが できる。従って、置産性に優れ、かつ良好な記録再生特 性を有する垂直磁気記録媒体が得られる。

【図面の館単な説明】

50

- 【図1】本発明の第1の実施例を示す断面図である。
- 【図2】本発明の第2の実施例を示す断面図である。
- 【図3】量直越気記録媒体に均一方向に残留磁化を付与

するマグネットの例を示す図である。

【図4】 豊直避気記録媒体に均一方向に残留遊化を付与するマグネットの他の例を示す図である。

【図5】従来の垂直磁気記録媒体の一例を示す断面図である。

【符号の説明】

【図1】

本元明の第1の実施別を示す新面面

* 1 1…非磁性基板

12…軟磁性裏打ち層

13…金直磁化記錄層

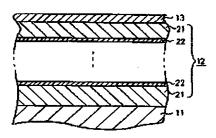
21···CoB膜

22…非磁性膜 (N , P膜)

31…硬磁性又は半硬磁性膜

【図2】

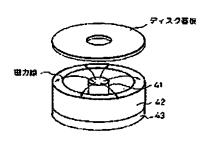
本発明の第2の実施機を示す監督



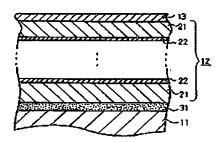
11--非磁性基礎 12--軟磁性表打与度 13--蛋白磁化記錄庫 21--CaD級 22--非磁性機(N. j. P. P.)

【図3】

急遽延減記録処件に均一方向に殊智磁化を付与する マグネットの例を示す図

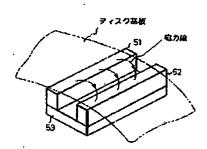


41~円柱状マグネット 42・円塊状マグネット 43・・コーク



【図4】

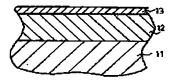
護官磁気配数媒体に与一方向に残る磁化を付与する マグネットの他の射を示す図



51. 52-マグネット 53-ヨーク

【図5】

父来の全直を見記録媒体の一的を示す場面



|||一类磁性基板 ||2---数磁性震力与層 ||3----量百磁化記錄層